

IPC klassifisering / IPC classification:

A61M 25/10 (201301), A61M 31/00 (200601)

PCT minimumsdokumentasjon gransket / PCT minimum documentation searched:

A61M

Gransket utover PCT minimumsdokumentasjon / Documentation searched other than PCT minimum:

NO, FI, DK, SE

Elektroniske databaser / Electronic databases:

WPI, INSPEC, Norsk fulltekstmateriale, EPODOC, MEDLINE, COMPENDEX, EPOQUE
FULLTEKST PATENT

Grunnlag for rapporten / Basis of report:

Beskrivelse mottatt / Description received: 2022.01.26

Krav mottatt / Claims received: 2022.01.19

Tegninger mottatt / Drawings received: 2022.01.26

Antall krav totalt / Total number of claims:

13

Krav som ikke er gransket, se kommentarer / Claims not searched, see comments:

Kommentarer (norsk) / Comments (Norwegian):

Comments (English):

Kategori / Category*	Anførte publikasjoner: Cited documents:	Relevant mot krav Relevant to claim(s)
A	US 2016310707 A1 (GHODSIAN), 2016.10.27, Whole document, in particular figure 2 and the corresponding parts of the description	1 - 13
A	CN 112107346 A (LI QINGQING), 2020.12.22, Figures 3, 4; EPO translation of the description	1 - 13
A	GR 1010093 B (STEFANIDIS), 2021.09.30, Figure 1; EPO translation of the description.	1 - 13
A	WO 2018093883 A1 (UNIV MASSACHUSETTS), 2018.05.24, Whole document	1 - 13
A	CN 213589481 U (FUJI SYSTEM INC), 2021.07.02, Whole document	1 - 13

*Dokumentkategori:	*Category of cited document:
X: særlig relevant alene	X: particularly relevant if taken alone
Y: særlig relevant dersom det kombineres med annet dokument i samme kategori	Y: particularly relevant if combined with another document of the same category
A: bakgrunnsteknikk	A: technological background
D: anført i beskrivelsen	D: document cited in the application
P: mellomliggende dokument	P: intermediate document
E: tidligere patentdokument, men publisert etter inngivelsesdagen til søknaden	E: earlier patent document, but published after the filing date of the application
O: ikke-skriftlig materiale	O: non-written disclosure
T: teori eller prinsipp som ligger til grunn for oppfinnelsen	T: theory or principle underlying the invention
L: dokument anført av andre grunner	L: document cited for other reasons
&: publisasjon i samme patentfamilie	&: member of the same family

Rapport utferdiget / Date of report:

2022.08.26 av/by Knut Bråten